① 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-96374

@Int_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

母公開 平成1年(1989)4月14日

C 23 C 14/34 H 01 J 37/305 H 01 L 21/285 8520-4K 7013-5C

S-7638-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

図発明の名称

スパツタリング用クラツドターゲツト材

②特 願 昭62-251174

20出 願 昭62(1987)10月5日

⑫発 明 者 石 倉

千 春

神奈川県伊勢原市鈴川26番地 田中貴金属工業株式会社伊

勢原工場内

⑪出 顋 人 田中貴金属工業株式会

東京都中央区日本橋茅場町2丁目6番6号

社

明 細 包

1. 発明の名称

スパッタリング用クラッドターゲット材

2. 特許請求の範囲

Cuの基板にターゲット材が接合されて成るスパッタリング用クラッドターゲット材に於いて、 基板のCuの純度が99.7%以上で且つてn、1n、Mn、Sb、Be、Ca、Cr、Te、Y、Nb、Mo、Ta、Snの少なくとも1種以上合計で100~3,000重量ppm添加されていることを特徴とするスパッタリング用クラッドターゲット材。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、各工業分野において海膜形成技術として、とりわけ半導体分野において I C 基板製造プロセスで薄膜素子及び電極、配線などを形成する為のスパッタ法に用いるクラッドターゲット材の改良に関する。

(従来の技術とその問題点)

従来のスパッタリング用ターゲット材は、パッ

キングプレートにメタルボンディング材にて して使用している。しかしこの使用法ではターゲット材をバッキングプレートから取外して 大口ではむずかしいので、バッキングプレーケットを取外すことになり、そので たいので、またターゲットを ではいっキングプレート側を にバッキングプレート側を がいの配管を 取外す部分かいた が必要など ので変が が必要など のでであった。

そこで、ターゲット材をメタルボンディング材 でパッキングプレートに接合するのをやめて、第 1 図に示す如くターゲット材1を環状の取付付別に示す如くターゲット材1を環状の取付付別に接触である。この場合パッキングプレート3に接触メングがよった。第2 図に示す如くターゲット材1 のの良けの良いがアレート3 と接触する側に熱伝導のではまなりになる。これのではなりで、よりになりになった。これのは合いではなりになり、これのは合いではなりになり、これをメタルボンディングは5 にて接合してクラッドターゲット材6 とし、これの C u 恭板 4 を第 3 図に示す如くパッキングプレート 3 に現状の取付金具 2 にて密着することが行われる。しかし C u 製パッキングプレートの場合、使用中にパッキングプレート 3 とクラッドターゲット材 6 の C u 恭板 4 とが圧着状態となり、使用後パッキングプレート 3 から取外すことが困難になるという問題点があった。

(発明の目的)

本発明は、上記問題点を解決すべくなされたもので、使用中に C u 基板がバッキングプレートに 然圧者されることがなく、使用後バッキングプレートから簡単に取外すことのできるスパックリン グ用クラッドターゲット材を提供することを目的 とするものである。

(問題点を解決するための手段)

上記問題点を解決するための本発明の技術的手段は、クラッドターゲット材のCu基板の高純度品位を損なうことなく、即ち基板のCuの純度を99.7%以上とし、且つZn、In、Mn、Sb、Be、Ca、Cr、Te、Y、Nb、Mo、Ta、

Snの少なくとも1 極以上合計で100~3.000近登 ppm添加したことを特徴とするものである。

(作用)

上記のように構成されたスパックリング用クラッドターゲット材は、Cu基板の純度を99.7%以上としているので、良好な熱伝導性によりバッキングプレート側からの冷却効果が十分である。またCu基板に前述の金属の少なくとも1種以上合計で100~3.000重量ppm添加しているので、Cuの拡散が抑制されると共に再結晶が高くなって、使用中にバッキングプレートと熱圧着されることがなくなる。

前述の金属の添加量を、少なくとも1種以上合計で100~3,000重量ppmとした理由は、100重量ppm 未満ではバッキングプレートとの無圧着を防止することができず、3,000重量ppmを超えると、熱伝導性が悪くなり、冷却効果が低下するからである。 (実施例)

本発明のスパッタリング用ターゲット材の実施 例を従来例と共に説明する。

下記の表の左欄に示す成分組成の材料より成る 直径152.0mm、厚さ4.0mmの第2図に示されるCu 基板4に、直径152.0mm、厚さ1.0mmのIrより成 るターゲット材1を、Inのメタルボンディング 材5にて接合して、スパッタリング用クラッドタ ーケット材6を得た。

これらクラッドターゲット材6を各10個第3図に示す如くSUS 304より成る断面「型で外径 170.0㎜、上端内径 153.0㎜、下端内径 149.0㎜、厚さ 6.0㎜の頭状の取付治具 2 にて C c u より成る がっキング プレート 3 に押え、同方向の 8 ケ所を ねじにて締付けて夫々クラッドターゲット材 6 を パッキング 変型の真空橋内の陰極にセットン C といっ アングを 3 時間行って、 P を 形成した。このスパックリングを 3 時間行って、 P を 形成した。このスパックリング でスパックリングを 3 時間行っパット 7 との正着の有無を調べた処、下記の 5 な結果を得た。

(以下氽白)

		Cu基板の成分組成		パッキングブレート との圧萎の
	!	Cu(%)	添加金属(ppm)	との圧着の 有無(個)
実施	64 1	99.9	Z n 300	0,
-	2	99.9	1 n 500] "
•	3	99.8	M n 400, S b 1,000	
•	4	99.9	B e 200	,
-	5	99.9	C a 400	,
-	6	99.8	C r 300. N i 300	"
•	7	99.9	Т е 300	"
7	8	99.9	Y 300	
-	9	99.9	N b 100, M o 400	~
	10	99.8	S n 500	
•	11	99.9	S b 400	
•	12	99.7	B e 1.000	
•	13	99.9	C r 200	
-	14	99.8	N b 500	
•	15	99.8	Z n 400, T e 600	"
•	16	99.7	S n 1.000, N b 300	
~	17	99.7	Y1,600, C r 400	"
従来	8 1 1	99.8	不純物tlt Pb.P.Se. S.Hg各々30ppm以下	9
•	2	99.9	不純物として Pb.P. Se. S. Hg各々10ppm以下	7

上記の表で明らかなように従来例1、2のクラ ッドターゲット材 6 は、バッキングプレート 3 と 圧着したものが10台のスパックリング装置中9台 と7台のスパッタリング装置で発見され、その圧 若したクラッドターゲット材 6 は、バッキングプ レート3から取外すことができず、バッキングブ レート3ごと取外して交換せざるを得なかった。 ー方、実施例のクラッドターゲット材 6 はバッキ ングプレート3と圧着するものが皆無であった。 これはひとえにクラッドターゲット材6のCu荘 板4~Zn、In、Mn、Sb、Be、Ca、 Cィ、Te、Y、Nb、Mo、Ta、Snの少な. くとも1種以上を合計で 100~3,000重量ppm添加 している為、Cu基板 4 のバッキングプレート 3 との熱圧者が防止されるからに他ならない。 (発明の効果)

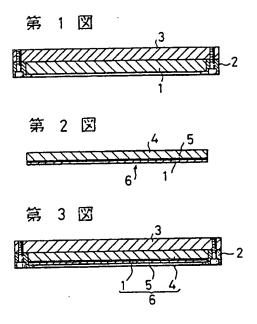
以上の説明で判るように本発明のスパッタリング用クラッドターゲット材は、Cu基板の純度を99.7%以上としているので、熱伝導性が良好で、バッキングプレート側からの冷却が効率良く行わ

れる。またCu基板にZn、In、Mn、Sb、Be、Ca、Cr、Te、Y、Nb、Mo、Ta、Snの少なくとも1種以上を合計で100~3.000 重量ppm 添加しているので、Cuの拡散が抑制されると共に再結晶温度が高くなって、使用中にパッキングプレートから簡単に取外すことができるという効果がある。

4. 図面の簡単な説明

第1図は従来のスパックリング用ターゲット材をバッキングプレートに取付けた状態を示す断而図、第2図はスパッタリング用クラッドターゲット材を示す断面図、第3図は第2図のクラッドターゲット材をバッキングプレートに取付けた状態を示す断面図である。

出願人 田中貴金属工業株式会社



1…ターゲット材

4····Cu 基板

6・・・クラッドターゲット材